значения напряжений в каждой точке поверхности стекла, наименьшее значение регистрируемых напряжений составило 2 МПа.

Литература

1. Оптические свойства кристаллов / А.Ф. Константинова [и др]. – Мн.: Наука и техника. – 1995. – С88–94.

2. Миндлин, Р. Изучение напряжений методом фотоупругости / Р.Мидлин // УФН. – 1940. – Т. 23. – № 1. – С.16–66.

3. Никоноров, Н.В. Оптическое материаловедение: основы прочности оптического стекла / Н.В. Никоноров, С.К. Евстропьев. – СПб: СПбГУ ИТМО. – 2009. – 102 с.

С.В. Шалупаев¹, П.Н. Богданович², Ю.В. Никитюк¹, А.А. Середа¹, Д.А. Близнец²

¹УО «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины», Беларусь, ²УО «Белорусский государственный университет транспорта», Беларусь

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ТЕПЛОВИЗИОННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ЛАЗЕРНОГО ТЕРМОРАСКАЛЫВАНИЯ СИЛИКАТНЫХ СТЕКОЛ

эффективных наиболее Одним ИЗ методов высокоточного разделения неметаллических хрупких материалов является лазерное управляемое термораскалывание, отличительная особенность которого заключается в том, что разделение материала на части заданной формы происходит вследствие образования микротрещины, формируемой в результате поверхностного нагрева материала лазерным излучением и последующего охлаждения зоны нагрева хладагентом.

Для выяснения формирования лазерномеханизма индуцированной трещины, также для разработки новых a эффективных схем лазерного разделения хрупких неметаллических материалов и оптимизации технологических режимов обработки, используются теоретические расчеты температурных полей и полей упругих напряжений, формируемых в обрабатываемых изделиях. На точность получаемых теоретических расчетов существенно влияет теплофизических свойств учет зависимости материала OT температуры. Так как в процессе лазерного термораскалывания температура хрупких неметаллических материалов изменяется в достаточно широких пределах, то игнорирование температурных зависимостей для теплофизических характеристик материалов может погрешности обусловить заметные при определении рабочих режимов.

В работах [1-2] получены аналитические решения, которые удобны для проведения инженерных расчетов, и на основе которых выявлен ряд закономерностей лазерного термораскалывания хрупких неметаллических материалов и установлена взаимосвязь между параметрами, оказывающими существенное влияние на процесс термораскалывания. Однако использование этих методов при анализе трехмерных температурных напряжений, формируемых в материале при лазерном термораскалывании, сопряжено со значительными трудностями, поэтому исследователям приходится ограничиваться двумерной постановкой задачи. Кроме того, все результаты в данных работах были получены при решении линейного дифференциального теплопроводности, в уравнения котором теплофизические коэффициенты принимались независящими от температуры.

В работе [3] выполнено трехмерное моделирование процессов разделения хрупких неметаллических материалов лазерного С использованием численных методов, а именно метода конечных элементов. Для оценки погрешности, обусловленной применением выбранной модели конечных элементов, было выполнено сопоставление с точным аналитическим решением [1] неоднородного линейного уравнения теплопроводности. Полученные результаты верификации численного моделирования позволяют сделать вывод о том, что используемая конечно элементная модель обладает сходимостью к точному решению при уменьшении размеров элементов. При этом погрешность дискретизации составляет порядка 2-3,5 %.

Следует отметить, что сопоставление результатов численного моделирования с аналитическими решениями недостаточно для проверки точности полученных результатов. Более объективным результатов численного моделирования является сравнение С данными полученными при экспериментальных исследованиях. В данной работе выполнено сопоставление тепловизионных измерений термораскалывания стекол процесса лазерного силикатных С

247

расчетными значениями температур полученными при численном моделировании. Также проведен сравнительный анализ расчетных значений температур без учета зависимости теплофизических свойств материала от температуры и с их учетом.

Для исследования были выбраны пластины силикатного стекла вертикальной размером 40x20x3 Измерение вытяжки MM. температуры производилось при тепловизионного помощи устройства IR Snap Shot, диапазон измерения которого составляет от 0 до 370°C с погрешностью ±3°C. Тепловизор был установлен на штативе под углом к горизонту в 60[°], и фокусное расстояние составляло ~ 600 мм. Лазерный луч формировался на поверхности материала в виде круга радиусом 1,5 мм, который перемещался вдоль поверхности со скоростью 10 мм/с. На рисунке 1 представлена термограмма поверхности материала при воздействии лазерного пучка мощностью излучения 7,5 Вт. Числовые значения термограммы Mathcad и построено экспортированы в распределение были температуры на поверхности образца, представленное на рисунке 2.



Рисунок 1 – Термограмма поверхности материала при воздействии лазерного пучка мощностью излучения 7,5 Вт



Рисунок 2 – Распределение температуры (К) на поверхности образца в области воздействия лазерного луча

Видно, что в области воздействия лазерного луча происходит интенсивный нагрев поверхности материала до температуры 350°С. За лазерным пучком тепло передается в близлежащие слои материала, что снижает температуру на поверхности материала. За лазерным пучком образуется так называемый тепловой шлейф.

Выполнен численный расчет, с использованием метода конечных элементов, температурных полей в материале при указанных выше

параметрах обработки. При этом расчет был выполнен как без учета зависимости теплофизических свойств материала, так и с их учетом. Теплофизические свойства материала представлены в таблице 1 [4].

Свойство	Без учета	Сучетом
	температурной	температурной
	зависимости	зависимости
Теплопроводность,	0,88 при t=20 °С	линейно изменяется
Вт/(м·К)		от 0,88 при t=20 °С
		до 1,7 при t=600 °С
Удельная	860 при t=20 °С	линейно изменяется
теплоемкость,		от 860 при t=20 °С
Дж/(кг·К)		до 1150 при t=600 °С
Плотность, кг/м ³	2450	2450

Таблица 1 – Теплофизические свойства силикатного стекла

На рисунке 3 представлены расчетные температурные поля на поверхности материала полученные при лазерном нагреве с учетом температурной зависимости теплофизических свойств стекла. На рисунке 4 представлен расчетный график зависимости температуры на поверхности материала вдоль линии обработки.

Как видно из рисунков 3 и 4 распределение температур на поверхности материала аналогично термограмме представленной на рисунках 1 и 2. По результатам расчетов максимальное значение температуры на поверхности материала составляет 371°С при мощности излучения 7,5 Вт, что отличается от результатов тепловизионных измерений на 6 %. При этом если не учитывать температурную зависимость теплофизических свойств стекла, то это значения составляет 422°С, что уже существенно отличается от экспериментальных значений на 20,5 %.

Сопоставление результатов численного моделирования процесса лазерного термораскалывания силикатных стекол с тепловизионными измерениями показывают, что экспериментальные и расчетные температур материале, значения В С учетом зависимости теплофизических свойств материала от температуры, находятся в хорошем соответствии. Таким образом, для получения результатов сопоставимых с экспериментальными значениями необходимо зависимость теплофизических свойств материала от учитывать температуры, тогда численное моделирование можно использовать для разработки новых эффективных схем лазерного разделения

249

хрупких неметаллических материалов и оптимизации технологических режимов разделения.







Рисунок 4 – График зависимости расчетных значений температур (К) вдоль линии обработки материала

Литература

1. Шалупаев, С.В. Термоупругие поля, формируемые в твердых телах световыми и звуковыми потоками: дис. ... канд. физ.-матем. наук: 01.04.05 / С.В. Шалупаев. – Минск, 1987. – 157 с.

2. Термоупругие поля в твердых телах при их обработке лазерными пучками специальной геометрии / Б.В. Бокуть [и др.]. – Минск: Институт физики АН БССР 1987. – 59 с. – (Препринт / Институт физики АН БССР; № 487).

3. Никитюк, Ю.В. Физические закономерности лазерного термораскалывания силикатных стекол и алюмооксидной керамики: дис. ... канд. физ.-матем. наук: 01.04.21 / Ю.В. Никитюк. – Минск, 2009. – 166 с.

4. Стекло / Апен А.А. [и др.]; под общ. ред. Н.М. Павлушкина. – М.: Стройиздат, 1973. – 487 с.